# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-294618

(43) Date of publication of application: 05.12.1990

(51)Int.CI.

G02F 1/1337 G02F 1/1343

(21)Application number: 01-116918

(71)Applicant:

SEIKO EPSON CORP

(22) Date of filing:

10.05.1989

(72)Inventor:

SUZUKI KATSUMI

**NISHIKAWA MITSUTAKA** 

#### (54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To improve the manufacture yield regarding orientation by forming transparent conductive films between which a liquid crystal layer is sandwiched by an oblique vaper-depositing method and omitting an oriented film. CONSTITUTION: Picture element transparent electrodes which are coupled with MIM elements formed in a matrix on a transparent glass substrate are formed by the oblique vapor deposition of ITO. Namely, while the ITO is vapor-deposited obliquely at 60°, the substrate is rotated. The rotating speed varies with the angle of rotation and is 20 r.p.m. at 0°, 40 r.p.m. at 90°, 20 r.p.m. at 180°, and 54 r.p.m. at 270° and the rotating speed is controlled smoothly among those angles. Consequently, the panel structure and orientation processing are facilitated and the manufacture yield regarding the orientation reaches 100%.

# **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

# ⑩日本国特許庁(JP)

10特許出願公開

# @ 公開特許公報(A) 平2-294618

@Int. Cl. 5

識別配号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)12月5日

G 02 F 1/1337

1/1343

8806-2H 9018-2H

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全2頁)

**3発明の名称** 液晶表示装置

②特 頤 平1-116918

❷出 頤 平1(1989)5月10日

**砂発明者 鈴木** 

克己

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエブソン株式

会社内

@発 明 者 西 川

光貴

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエブソン株式

会社内

勿出 願 人

セイコーエブソン株式

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

②代 理 人 弁理士 鈴木 喜三郎 外1名

明细想

1. 発明の名称

液晶表示装置

## 2. 特許請求の範囲

液晶暦をはさむ透明導電膜を斜方蒸着法により 形成し、配向膜を省略したことを特徴とする液晶 表示装置。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は液晶表示装置の配向処理技術に関する。

#### 【従来の技術】

液晶の配向処理には水平配向及び垂直配向があり、水平配向にはラピング法、斜方蒸 法が広く用いられている。ラピング法は液晶層をはさむ透明準電膜上にスピンオングラスSiO。やポリイミド、あるいはPVAなどの高分子膜を形成し、

#### [発明が解決しようとする課題]

しかし前述の従来技術は全て液晶層をはさむ遺 明電極度の形成後配向膜を形成し配向処理を付加 するものであり構造が複雑になり製造工程数も多 く製造歩留りが低くなるという問題点を有す る。特にラビング法については配向膜をこするこ とによりゴミが発生し、また静電気が発生しアク ティブマトリクスパネルの場合スイッチング素子 が破壊されるなど製造歩留りが更に低下しやすい という問題点を有する。

そこで本発明はこの問題点を解決するものであって、その目的とするところは配向に属する製造 歩留りを向上させることにある。

#### (課題を解決するための手段)

液晶層をはさむ透明導電膜を斜方蒸着法により 形成し、配向膜を省略することを特徴としている。

#### 〔実施例~1〕

次にこれら両基板をこのまま組み合わせ、液晶 注入し、その光学特性を測定したところ、通常の

本実施例は実施例-1と1TOの悪着方法が異なる以外は全て同様の方法、構造で行なった。本実施例では60°の角度でITOを斜方素者しながら基板を回転させた。回転20rpm、90°で40rpm、180°で20rpm、270°で54rpmとし、それらの間のの回転空でであらかに制御させた。この時のパネル光学特性は実施例-1、2と同様であり優れていた。ただし1TOの抵抗には関連なくを向びまたいた。を付ける方式には関連なくを回りは1TOの抵抗には関連なくを回りまた。を開びた。ないのであった。またののでは、2、3では透明準電機にITOを用いているが酸化の透明準電材料でも全く同じ効果を有していた。

### [発明の効果]

以上述べた様に液晶階とはさむ透明導電膜を斜 方蒸着法により形成し、配向膜を省略したことに よりパネル構造、配向処理工程が簡略化され、少 なくとも配向にかかわる製造歩留りは100%を 配向鎮形成、ラビングによる光学特性と同様の結果であった。ただしITOの抵抗は通常器 のものより20%程度高かった。また液晶プレティルト角の再現性に若干問題があり製造歩留りも70%程度であった。

#### 【実施例-2】

本実施例は実施例ー1とITOの蒸着方法が異なる以外は全て同様の方法構造で行なった。本実施例ではまず45°の角度でITOを蒸着し、次に基板を90°回転させ更に85°の角度で活りの角度で活りの角度では100人であった。この時のバネル光学特性は実施例ー1と同様であり優れていた。ただしITOの抵抗は通常のITO蒸着膜と全く同じで実施例ー1の様な抵抗増大はなかった。また液晶のブレティルト角の安定性、再現性には全く同題がない。以上の最大ななかった。対してありは100%であった。れば健来のラビング法、対方蒸着法よりも優れている状態であった。

[実施例-3]

達成できた。また絶縁破壊しやすい素子の静電破壊しなくなり、ゴミ等による欠陥もなくなりトータルの製造歩留りを大幅に上昇させることができた。

以。上

出願人 セイコーエブソン株式会社 代理人 弁理士 給 木 喜三郎(他1名)